



Хлористый водород применяется в процессах термической обработки и осаждения слоев поликристаллического кремния на поверхности полупроводниковых пластин в микроэлектронном производстве.

Техническая консультация

МАРКА	5.0
Содержание основного вещества, не менее	99,999 %
Примеси:	
Объемная доля азота, не более	2 ppm
Объемная доля кислорода, не более	1 ppm
Объемная доля оксида углерода, не более	1 ppm
Объемная доля диоксида углерода, не более	5 ppm
Объемная доля углеводородов, не более	1 ppm
Объемная доля воды, не более	2 ppm
Объемная доля железа, не более	1 ppm

По вопросам приобретения хлористый водород и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов